

出願動向

□ 総括

権利区分	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
特許	43,153	46,811	8.5%	43,153	46,811	8.5%
実用新案	2,383	2,641	10.8%	2,383	2,641	10.8%
デザイン	16,360	16,138	-1.4%	16,360	16,138	-1.4%
商標	34,335	36,584	6.6%	34,335	36,584	6.6%
合計	96,231	102,174	6.2%	96,231	102,174	6.2%

※ 商標の場合、新規出願権のみ集計

□ 内・外国人別の動向

(単位：件、%)

権利	第1四半期						累計					
	2013年		2014年				2013年		2014年			
	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率
特許	32,341	10,812	35,910	11.0%	10,901	0.8%	32,341	10,812	35,910	11.0%	10,901	0.8%
	74.9%	25.1%	76.7%		23.3%		74.9%	25.1%	76.7%		23.3%	
実用新案	2,242	141	2,530	12.8%	111	-21.3%	2,242	141	2,530	12.8%	111	-21.3%
	94.1%	5.9%	95.8%		4.2%		94.1%	5.9%	95.8%		4.2%	
デザイン	15,452	908	15,163	-1.9%	975	7.4%	15,452	908	15,163	-1.9%	975	7.4%
	94.4%	5.6%	94.0%		6.0%		94.4%	5.6%	94.0%		6.0%	
商標	31,499	2,836	33,787	7.3%	2,797	-1.4%	31,499	2,836	33,787	7.3%	2,797	-1.4%
	91.7%	8.3%	92.4%		7.6%		91.7%	8.3%	92.4%		7.6%	
合計	81,534	14,697	87,390	7.2%	14,784	0.6%	81,534	14,697	87,390	7.2%	14,784	0.6%
	84.7%	15.3%	85.5%		14.5%		84.7%	15.3%	85.5%		14.5%	

※ 商標の場合、新規出願権のみ集計

□ 市・道別の出願現状

(単位：件、%)

地域	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
ソウル	30,532	33,505	9.7%	30,532	33,505	9.7%
釜山	2,988	3,088	3.3%	2,988	3,088	3.3%
大邱	2,611	3,011	15.3%	2,611	3,011	15.3%
仁川	3,376	3,484	3.2%	3,376	3,484	3.2%
光州	1,253	1,388	10.8%	1,253	1,388	10.8%
大田	3,642	3,830	5.2%	3,642	3,830	5.2%
蔚山	832	792	-4.8%	832	792	-4.8%

京畿	23,563	24,655	4.6%	23,563	24,655	4.6%
江原	1,252	1,355	8.2%	1,252	1,355	8.2%
忠清北道	1,422	1,499	5.4%	1,422	1,499	5.4%
忠清南道	2,374	2,710	14.2%	2,374	2,710	14.2%
全羅北道	1,712	1,552	-9.3%	1,712	1,552	-9.3%
全羅南道	1,020	1,235	21.1%	1,020	1,235	21.1%
慶尚北道	2,287	2,436	6.5%	2,287	2,436	6.5%
慶尚南道	2,035	2,220	9.1%	2,035	2,220	9.1%
濟州	521	431	-17.3%	521	431	-17.3%
世宗特別自治市	106	184	73.6%	106	184	73.6%
その他	8	15	87.5%	8	15	87.5%

合計	81,534	87,390	7.2%	81,534	87,390	7.2%
----	--------	--------	------	--------	--------	------

* 国内出願人の住所ベース。その他は、在外韓国人や軍人など地域未分類の件。

□ 国別の出願現状

(単位：件、%)

国家	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
米国(US)	4,162	4,782	14.9%	4,162	4,782	14.9%
日本(JP)	5,227	4,680	-10.5%	5,227	4,680	-10.5%
ドイツ(DE)	1,225	1,129	-7.8%	1,225	1,129	-7.8%
中国(CN)	515	718	39.4%	515	718	39.4%
フランス(FR)	587	597	1.7%	587	597	1.7%
スイス(CH)	426	417	-2.1%	426	417	-2.1%
イギリス(GB)	373	372	-0.3%	373	372	-0.3%

台湾(TW)	412	260	-36.9%	412	260	-36.9%
イタリア(IT)	171	210	22.8%	171	210	22.8%
オランダ(NL)	178	200	12.4%	178	200	12.4%
スウェーデン(SE)	145	185	27.6%	145	185	27.6%
カナダ(CA)	159	164	3.1%	159	164	3.1%
オーストリア(AT)	83	100	20.5%	83	100	20.5%
豪州(AU)	70	80	14.3%	70	80	14.3%
イスラエル(IL)	63	78	23.8%	63	78	23.8%
シンガポール(SG)	51	67	31.4%	51	67	31.4%
フィンランド(FI)	111	66	-40.5%	111	66	-40.5%
デンマーク(DK)	69	57	-17.4%	69	57	-17.4%

ベルギー (BE)	83	51	-38.6%	83	51	-38.6%
ルクセンブルク (LU)	54	46	-14.8%	54	46	-14.8%
その他	533	525	-1.5%	533	525	-1.5%
合計	14,697	14,784	0.6%	14,697	14,784	0.6%

* 国内に出願した外国人の国籍ベース。第1四半期の累積上位20カ国の順。その他はその他の外国

□ 出願人別の 動向

○ 総括

区分	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
公共機関	1,918	2,054	7.1%	1,918	2,054	7.1%
政府	74	91	23.0%	74	91	23.0%
自治体	316	435	37.7%	316	435	37.7%
大手企業	13,065	13,419	2.7%	13,065	13,419	2.7%
中堅企業	5,346	4,801	-10.2%	5,346	4,801	-10.2%
中小企業	24,690	25,874	4.8%	24,690	25,874	4.8%
大学、学校	4,056	4,723	16.4%	4,056	4,723	16.4%
内国個人	32,068	35,987	12.2%	32,068	35,987	12.2%
外国法人	14,086	14,112	0.2%	14,086	14,112	0.2%
外国個人	611	672	10.0%	611	672	10.0%
その他	1	6	-	1	6	-

合計	96,231	102,174	6.2%	96,231	102,174	6.2%
----	--------	---------	------	--------	---------	------

* 公共機関(公的研究機関、公企業、その他 公共機関 を含む)

* 中小企業(中小企業+その他内国法人)

* 中堅企業(韓国中堅企業連合会に会員登録された企業)

* その他：出願人の属性が未分類された件

○ 権利別

区分	第1四半期					
	2013年		2014年			
	特許/実用	商標/デザイン	特許/実用	増減率	商標/デザイン	増減率
公共機関	1,791	127	1,975	10.3%	79	-37.8%
政府	56	18	73	30.4%	18	0.0%
自治体	64	252	71	10.9%	364	44.4%
大手企業	8,185	4,880	8,931	9.1%	4,488	-8.0%
中堅企業	2,101	3,245	2,179	3.7%	2,622	-19.2%

中小企業	9,055	15,635	10,263	13.3%	15,611	-0.2%
大学, 学校	3,683	373	4,315	17.2%	408	9.4%
内国個人	9,647	22,421	10,631	10.2%	25,356	13.1%
外国法人	10,659	3,427	10,747	0.8%	3,365	-1.8%
外国個人	294	317	265	-9.9%	407	28.4%
その他	1	-	2	-	4	-
合計	45,536	50,695	49,452	8.6%	52,722	4.0%

* 公共機関(公的研究機関、公企業、その他 公共機関 を含む)

* 中小企業(中小企業+その他内国法人)

* 中堅企業(韓国中堅企業連合会に会員登録された企業)

* その他 : 出願人の属性が未分類された件

□ 権利別の 大手出願人の動向

○ 内国人

- 特許・実用新案

順位	出願人名	第1四半期			出願人名	累計		
		2013年	2014年	増減率		2013年	2014年	増減率
1	サムスン電子株式会社	1,899	1,765	-7.1%	サムスン電子株式会社	1,899	1,765	-7.1%
2	韓国電子通信研究院	469	784	67.2%	韓国電子通信研究院	469	784	67.2%
3	LG電子	799	768	-3.9%	LG電子	799	768	-3.9%
4	サムスンディスプレイ株式会社	500	636	27.2%	サムスンディスプレイ株式会社	500	636	27.2%
5	LGイノテック株式会社	237	420	77.2%	LGイノテック株式会社	237	420	77.2%
6	LG化学	356	393	10.4%	LG化学	356	393	10.4%
7	株式会社ネクスタイム	86	392	355.8%	株式会社ネクスタイム	86	392	355.8%
8	デウ造船海洋			323.8%	デウ造船海洋			323.8%

		80	339			80	339	
9	サムスン電気株式会社	247	314	27.1%	サムスン電気株式会社	247	314	27.1%
10	SKプラネット株式会社	120	306	155.0%	SKプラネット株式会社	120	306	155.0%

- 商標権

順位	出願人名	第1四半期			出願人名	累計		
		2013年	2014年	増減率		2013年	2014年	増減率
1	(株)アモーレパシフィック	387	572	47.8%	(株)アモーレパシフィック	387	572	47.8%
2	LG生活健康	432	473	9.5%	LG生活健康	432	473	9.5%
3	(株)ザ・フェースショップ	164	174	6.1%	(株)ザ・フェースショップ	164	174	6.1%
4	LG電子	51	145	184.3%	LG電子	51	145	184.3%
5	ロッテショッピング株式会社	40	91	127.5%	ロッテショッピング株式会社	40	91	127.5%
6	スキンフード	43	89	107.0%	スキンフード	43	89	107.0%
7	株式会社韓国高麗人参公			507.7%	株式会社韓国高麗人参公			507.7%

	社	13	79		社	13	79	
8	BCカード(株)	3	64	2033.3%	BCカード(株)	3	64	2033.3%
9	株式会社ダウムコミュニケーション	68	61	-10.3%	株式会社ダウムコミュニケーション	68	61	-10.3%
10	ドンアエスティー株式会社	32	60	87.5%	ドンアエスティー株式会社	32	60	87.5%

- デザイン権

順位	出願人名	第1四半期			出願人名	累計		
		2013年	2014年	増減率		2013年	2014年	増減率
1	サムスン電子株式会社	769	402	-47.7%	サムスン電子株式会社	769	402	-47.7%
2	韓国ファッション産業研究院	46	297	545.7%	韓国ファッション産業研究院	46	297	545.7%
3	LG電子	345	234	-32.2%	LG電子	345	234	-32.2%
4	株式会社GMPジュエリー	-	104	-	株式会社GMPジュエリー	-	104	-
5	(株)LGハウシス	74	103	39.2%	(株)LGハウシス	74	103	39.2%
6	株式会社テアンテキスタ			19.7%	株式会社テアンテキスタ			19.7%

	イル	71	85		イル	71	85	
7	コーロンインダーストリー株式会社	46	81	76.1%	コーロンインダーストリー株式会社	46	81	76.1%
8	LG 生活健康	70	79	12.9%	LG 生活健康	70	79	12.9%
9	(財)薬学情報院	-	74	-	(財)薬学情報院	-	74	-
10	(株)アモーレパシフィック	146	68	-53.4%	(株)アモーレパシフィック	146	68	-53.4%

* 上半期の第1四半期における累計上位10位ベース。無効、取消の件などは除外。共同出願人ベース

○ 外国人

- 特許/実用新案

順位	企業名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	QUALCOMM INCORPORATED	282	290	2.8%	282	290	2.8%
2	INTEL	102	142	39.2%	102	142	39.2%
3	TOKYO ELECTRON LIMITED	105	123	17.1%	105	123	17.1%
4	KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA	54	106	96.3%	54	106	96.3%
5	NITTO DENKO CORPORATION	112	83	-25.9%	112	83	-25.9%
6	ALCATEL LUCENT	74	81	9.5%	74	81	9.5%
7	SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.	84	73	-13.1%	84	73	-13.1%
7	APPLE INC.	66	73	10.6%	66	73	10.6%
9	3M Company	63	71	12.7%	63	71	12.7%
10	BASF SE	93	69	-25.8%	93	69	-25.8%

- 商標権

順位	企業名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率

1	TARGETBRANDS	1	34	3300.0%	1	34	3300.0%
2	ECOLABUSAINC.	-	31	-	-	31	-
3	HYDROGENS. P. A.	-	26	-	-	26	-
4	PromoshirtSMPrivateLimited	1	23	2200.0%	1	23	2200.0%
5	L' OREAL	24	18	-25.0%	24	18	-25.0%
5	BRISTOL-MYERSSQUIBB	1	18	1700.0%	1	18	1700.0%
7	VitabioticsLtd.	-	16	-	-	16	-
8	KSMobileInc.	-	14	-	-	14	-
8	HilltopGardens, Inc.	-	14	-	-	14	-
8	GRUPOBIMBOSABDECV	-	14	-	-	14	-

- デザイン権

順位	企業名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	APPLE INC.	70	29	-58.6%	70	29	-58.6%
2	3MCompany	4	22	450.0%	4	22	450.0%

3	EBARA	7	12	71.4%	7	12	71.4%
3	KONINKLIJKEPHILIPSN. V.	23	12	-47.8%	23	12	-47.8%
5	HARMANINTERNATIONALINDUSTRIESINCORPORATED	-	11	-	-	11	-
5	MICROSOFT	4	11	175.0%	4	11	175.0%
7	PARAMOUNTBED	-	10	-	-	10	-
8	Electro lux Appliances Aktiebolag	-	9	-	-	9	-
8	SANOFI-AVENTISDEUTSCHLANDGMBH	6	9	50.0%	6	9	50.0%
8	SMC CORPORATION	12	9	-25.0%	12	9	-25.0%

登録動向

□ 総括

(単位: 件、%)

権利区分	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
特許	31,104	32,752	5.3%	31,104	32,752	5.3%
実用新案	1,653	1,341	-18.9%	1,653	1,341	-18.9%
デザイン	12,157	13,237	8.9%	12,157	13,237	8.9%
商標	22,831	23,943	4.9%	22,831	23,943	4.9%
合計	67,745	71,273	5.2%	67,745	71,273	5.2%

□ 内・外国人別の 動向

権利区分	第1四半期						累計					
	2013年		2014年				2013年		2014年			
	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率	内国	外国	内国	増減率	外国	増減率
特許	23,035	8,069	24,452	6.2%	8,300	2.9%	23,035	8,069	24,452	6.2%	8,300	2.9%
	74.1%	25.9%	74.7%		25.3%		74.1%	25.9%	74.7%		25.3%	
実用新案	1,599	54	1,265	-20.9%	76	40.7%	1,599	54	1,265	-20.9%	76	40.7%
	96.7%	3.3%	94.3%		5.7%		96.7%	3.3%	94.3%		5.7%	
デザイン	11,258	899	12,375	9.9%	862	-4.1%	11,258	899	12,375	9.9%	862	-4.1%
	92.6%	7.4%	93.5%		6.5%		92.6%	7.4%	93.5%		6.5%	
商標	18,238	4,593	19,480	6.8%	4,463	-2.8%	18,238	4,593	19,480	6.8%	4,463	-2.8%

	79.9%	20.1%	81.4%		18.6%		79.9%	20.1%	81.4%		18.6%	
合計	54,130	13,615	57,572	6.4%	13,701	0.6%	54,130	13,615	57,572	6.4%	13,701	0.6%
	79.9%	20.1%	80.8%		19.2%		79.9%	20.1%	80.8%		19.2%	

□ 市・道別の登録現状

地域	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
ソウル	21,892	22,523	2.9%	21,892	22,523	2.9%
釜山	1,815	1,900	4.7%	1,815	1,900	4.7%
大邱	1,754	1,914	9.1%	1,754	1,914	9.1%
仁川	2,315	2,456	6.1%	2,315	2,456	6.1%
光州	870	855	-1.7%	870	855	-1.7%
大田			1.3%			1.3%

	2,657	2,691		2,657	2,691	
蔚山	448	605	35.0%	448	605	35.0%
京畿	13,589	14,759	8.6%	13,589	14,759	8.6%
江原	660	842	27.6%	660	842	27.6%
忠清北道	900	938	4.2%	900	938	4.2%
忠清南道	1,647	1,949	18.3%	1,647	1,949	18.3%
全羅北道	821	944	15.0%	821	944	15.0%
全羅南道	646	717	11.0%	646	717	11.0%
慶尚北道	2,110	2,327	10.3%	2,110	2,327	10.3%
慶尚南道	1,506	1,659	10.2%	1,506	1,659	10.2%
濟州	291	297	2.1%	291	297	2.1%
世宗			107.1			107.1

	14	29	%	14	29	%
その他	195	167	-14.4%	195	167	-14.4%
合計	54,130	57,572	6.4%	54,130	57,572	6.4%

* 初の登録権利者(国内)の住所ベース. その他 : 在外韓国人や軍人など 地域未分類の件。

□ 国別 登録現状

国家	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
日本(JP)	4,893	4,479	-8.5%	4,893	4,479	-8.5%
米国(US)	3,738	3,766	0.7%	3,738	3,766	0.7%
ドイツ(DE)	1,086	1,087	0.1%	1,086	1,087	0.1%
フランス(FR)	609	648	6.4%	609	648	6.4%
中国(CN)	491	587	19.6%	491	587	19.6%

スイス (CH)	525	487	-7.2%	525	487	-7.2%
イギリス (GB)	250	400	60.0%	250	400	60.0%
台湾 (TW)	232	353	52.2%	232	353	52.2%
イタリア (IT)	276	277	0.4%	276	277	0.4%
オランダ (NL)	252	244	-3.2%	252	244	-3.2%
スウェーデン (SE)	180	175	-2.8%	180	175	-2.8%
カナダ (CA)	112	104	-7.1%	112	104	-7.1%
ベルギー (BE)	64	92	43.8%	64	92	43.8%
デンマーク (DK)	66	81	22.7%	66	81	22.7%
豪州 (AU)	69	78	13.0%	69	78	13.0%
フィンランド (FI)	107	78	-27.1%	107	78	-27.1%

スペイン (ES)	57	62	8.8%	57	62	8.8%
シンガポール (SG)	84	59	-29.8%	84	59	-29.8%
アイルランド (IE)	30	56	86.7%	30	56	86.7%
オーストラリア (AT)	41	51	24.4%	41	51	24.4%
その他	453	537	18.5%	453	537	18.5%
合計	13,615	13,701	0.6%	13,615	13,701	0.6%

* 累計ベース上位 20 カ国の順. その他は、そのほかの外国.

□ 権利者別の動向

○ 総括

区分	第1四半期			累計		
	2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
公共機関	2,079	2,028	-2.5%	2,079	2,028	-2.5%
政府	39	53	35.9%	39	53	35.9%
自治体	389	327	-15.9%	389	327	-15.9%
大手企業	10,851	11,655	7.4%	10,851	11,655	7.4%
中堅企業	4,452	4,560	2.4%	4,452	4,560	2.4%

中小企業	16,677	18,234	9.3%	16,677	18,234	9.3%
大学, 学校	2,523	2,926	16.0%	2,523	2,926	16.0%
内国個人	16,950	17,641	4.1%	16,950	17,641	4.1%
外国法人	13,242	13,367	0.9%	13,242	13,367	0.9%
外国個人	373	334	-10.5%	373	334	-10.5%
その他	170	148	-12.9%	170	148	-12.9%
合計	67,745	71,273	5.2%	67,745	71,273	5.2%

* 公共機関(公的研究機関、公企業、その他 公共機関 を含む)

* 中小企業(中小企業+その他内国法人)

* 中堅企業(韓国中堅企業連合会に会員登録された企業)

* その他 : 出願人の属性が未分類された

件

○ 権利別

区分	第1四半期					
	2013年		2014年			
	特許/実用	商標/デザイン	特許/実用	増減率	商標/デザイン	増減率
公共機関	1,814	265	1,869	3.0%	159	-40.0%
政府	11	28	11	0.0%	42	50.0%
地方自治体	62	327	61	-1.6%	266	-18.7%
大手企業	6,813	4,038	7,208	5.8%	4,447	10.1%
中堅企業	1,655	2,797	1,739	5.1%	2,821	0.9%
中小企業	6,575	10,102	6,971	5.7%	11,263	2.7%
大学, 学校				13.6%		47.8%

	2,345	178	2,663		263	
内国個人	5,217	11,733	5,058	-3.0%	12,583	7.2%
外国法人	7,936	5,306	8,235	3.8%	5,132	-3.3%
外国個人	187	186	141	-24.6%	193	3.8%
その他	142	28	137	-3.5%	11	-60.7%
合計	32,757	34,988	34,093	4.1%	37,180	6.3%

* 公共機関(公的研究機関、公企業、その他 公共機関 を含む)

* 中小企業(中小企業+その他内国法人)

* 中堅企業(韓国中堅企業連合会に会員登録された企業)

* その他：出願人の属性が未分類された件

□ 権利別の 大手権利者

○ 内国人

- 特許・実用新案

順位	権利者名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	サムスン電子株式会社	659	974	47.8%	659	974	47.8%
2	ポスコ	547	755	38.0%	547	755	38.0%
3	LG 電子	694	703	1.3%	694	703	1.3%
4	現代自動車株式会社	569	535	-6.0%	569	535	-6.0%
5	LG ディ스플레이株式会社	549	532	-3.1%	549	532	-3.1%
6	韓国科学技術院	292	416	42.5%	292	416	42.5%
7	サムスン重工業株式会社	335	414	23.6%	335	414	23.6%
8	韓国電子通信研究院	244	266	9.0%	244	266	9.0%
9	LG 化学	204	254	24.5%	204	254	24.5%
10	サムスンディスプレイ株式会社	199	211	6.0%	199	211	6.0%

- デザイン権

順位	権利者名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	サムスン電子株式会社	377	465	23.3%	377	465	23.3%
2	LG 電子	236	441	86.9%	236	441	86.9%
3	CJ	106	170	60.4%	106	170	60.4%
4	(株)アモーレパシフィック	161	95	-41.0%	161	95	-41.0%
5	起亜自動車株式会社	70	77	10.0%	70	77	10.0%
6	(株)ラインテキスタイル	14	76	442.9%	14	76	442.9%
7	株式会社韓国高麗人参公社	17	61	258.8%	17	61	258.8%
8	株式会社ホヨンハイテック	4	56	1300.0%	4	56	1300.0%
9	現代重工業	4	55	1275.0%	4	55	1275.0%

9	(株)ハンヤン情報通信	7	55	685.7%	7	55	685.7%
---	-------------	---	----	--------	---	----	--------

－ 商標権

順位	権利者名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	LG生活健康	258	393	52.3%	258	393	52.3%
2	(株)アモーレパシフィック	201	321	59.7%	201	321	59.7%
3	へテ製菓食品株式会社	11	237	2054.5%	11	237	2054.5%
4	株式会社イーランドリテール	16	222	1287.5%	16	222	1287.5%
5	(株)ザ・フェースショップ	30	153	410.0%	30	153	410.0%
6	株式会社イーランドパーク	24	83	245.8%	24	83	245.8%
7	株式会社 LGU+	25	82	228.0%	25	82	228.0%
8	コウエイ株式会社	123	69	-43.9%	123	69	-43.9%

9	株式会社イーランドワールド	79	66	-16.5%	79	66	-16.5%
10	サムスン電子株式会社	48	63	31.3%	48	63	31.3%

* 無効、放棄などは除外。共同権利者ベース

□ 権利別の大手権利者

○ 外国人

- 特許・実用新案

順位	権利者名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	クアルコム	369	270	-26.8%	369	270	-26.8%
2	ソニー	164	145	-11.6%	142	134	-5.6%
3	キャノン	106	107	0.9%	106	107	0.9%
4	アルカテル・ルーセント	45	92	104.4%	45	92	104.4%
4	東京エレクトロン(株)	96	92	-4.2%	96	92	-4.2%
6	(株)半導体エネルギー研究所	65	82	26.2%	65	82	26.2%
7	三菱電機	102	79	-22.5%	102	79	-22.5%

8	トムソンライセンシング	55	77	40.0%	55	77	40.0%
9	東芝	42	73	73.8%	42	73	73.8%
9	アップル	42	73	73.8%	42	73	73.8%

- デザイン権

順位	権利者名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	アップル	10	36	260.0%	10	36	260.0%
2	ナイキ	3	26	766.7%	3	26	766.7%
3	グーグル	-	24	-	-	24	-
4	本田技研工業株式会社	13	13	0.0%	13	13	0.0%
5	カーstonマニュファクチュール	-	12	-	-	12	-
5	ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー	-	12	-	-	12	-

7	SMC(株)	20	11	-45.0%	20	11	-45.0%
7	サーモス KK	2	11	450.0%	2	11	450.0%
7	3M カンパニー	12	11	-8.3%	12	11	-8.3%
10	レゴ	3	10	233.3%	3	10	233.3%
10	コニクリケーフィリップス	13	10	-23.1%	13	10	-23.1%
10	日立建機	5	10	100.0%	5	10	100.0%

- 商標権

順位	権利者名	第1四半期			累計		
		2013年	2014年	増減率	2013年	2014年	増減率
1	日産自動車	147	21	-85.7%	147	21	-85.7%
2	プロクター・アンド・ギャンブル	17	18	5.9%	17	18	5.9%
3	ノバルティス アゲ	12	17	41.7%	12	17	41.7%

4	ディズニー	-	14	-	-	14	-
5	コカコーラ	6	13	116.7%	6	13	116.7%
5	HP	8	13	62.5%	8	13	62.5%
7	花王株式会社	9	12	33.3%	9	12	33.3%
7	kimberly wu	14	12	-14.3%	14	12	-14.3%
9	marykay	8	11	37.5%	8	11	37.5%
9	FMTM ディストリビューション	-	11	-	-	11	-
9	セブーンイレブン	-	11	-	-	11	-
9	ローレアル	21	11	-47.6%	21	11	-47.6%
9	HZKI Holdings	-	11	-	-	11	-
9	フィリップモリス	7	11	57.1%	7	11	57.1%

9	株式会社サザビリーグ	2	11	450.0%	2	11	450.0%
9	三菱電機	4	11	175.0%	4	11	175.0%
9	サンリオ	26	11	-57.7%	26	11	-57.7%

審査統計

□ 総括

権利	第1四半期										累計											
	2013年					2014年					2013年					2014年						
	請求	審査着手		合計	請求	増減率	審査着手書類綴	増減率	審査着手多類	増減率	合計	請求	審査着手		合計	請求	増減率	審査着手書類綴	増減率	審査着手多類	増減率	合計
		書類綴	多類										書類綴	多類								
特許	35,786	38,880	74,666	30,405	-15%	46,803	20%			77,208	35,786	38,880	74,666	30,405	-15%	46,803	20%			77,208		
実用新案	2,124	2,571	4,695	1,612	-4%	2,557	1%			4,169	2,124	2,571	4,695	1,612	-4%	2,557	1%			4,169		
デザイン		14,850	15,187	30,037		17,315	7%	18,136	9%	35,451		14,850	15,187	30,037		17,315	7%	18,136	9%	35,451		

商標新規		37,937	43,779	81,716			34,168	-10%	41,013	-6%	75,181		37,937	43,779	81,716		34,168	-10%	41,013	-6%	75,181
商標分類		11	15	26			2	-22%	27	-8%	4		11	15	26		2	-22%	27	-8%	4
合計	37,910	94,249	58,981	191,140	32,017	-15.5%	100,845	-7%	59,151	-0.3%	192,013		37,910	94,249	58,981	191,140	32,017	-15.5%	59,151	-0.3%	192,013

□ PCT 国際
調査

区分	第1四半期								累計							
	2013年			2014年					2013年			2014年				
PCT国際	請求	処理	合計	請求	増減率	処理	増減率	合計	請求	処理	合計	請求	増減率	処理	増減率	合計
	6,990	12,792	19,782	6,929	-1%	7,035	-45%	13,964	6,990	12,792	19,782	6,929	-1%	7,035	-45%	13,964

調													
査													

審査処理

期間

権利	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
特許	14年	11.6	11.6	11.5									
	13年	14.2	14.1	14.1	14	14	13.9	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2
	12年	14.4	15.2	15	15.9	14.5	14.9	15.7	15.2	14.4	14.4	13.5	13.34
実用新案	11年	18.4	18.2	17.8	17.1	16.7	16.4	15.7	15.4	15.2	15.7	15.3	15.3
デザイン	14年	6.9	7.4	6.6									
	13年	6.9	7.2	7.5	6.8	7.7	7.2	7.8	7.3	7.7	8.0	6.9	7.0
	12年	9.1	8.4	10.3	8.1	9.6	8.8	9.0	9.1	8.5	8.2	7.7	8.2
	11年	7.9	9.5	9.9	8.9	9.8	9.4	8.6	7.3	7.8	9.2	9.1	9.0
商標	14年	6.9	6.9	6.7									
	13年	10.3	9	8.4	7.8	7.4	7.1	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9
	12年	9.1	9.2	9.4	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	8.8	8.2	7.8
	11年	11.4	11.3	11.4	11.5	11.4	10.9	10.5	10.2	9.8	9.6	9.1	8.4

審判統計

総括

第1四半期

権利	2013年						2014年											
	請求件数			処理件数			請求件数						処理件数					
	決定系	当事者系	合計	決定系	当事者系	合計	決定系	増減率	当事者系	増減率	合計	増減率	決定系	増減率	当事者系	増減率	合計	増減率
特許	1,966	189	2,155	2,197	267	2,464	1,505	-23.4%	220	16.4%	1,725	-20.0%	1,771	-19.4%	229	-14.2%	2,000	-18.8%
実用新案	38	48	86	56	45	101	32	-15.8%	33	-31.3%	65	-24.4%	26	-53.6%	22	-51.1%	48	-52.5%

デザイン	26	76	102	42	97	139	45	73.1%	99	30.3%	144	41.2%	44	4.8%	88	-9.3%	132	-5.0%
商標	438	500	938	563	483	1,046	442	0.9%	495	-1.0%	937	-0.1%	472	-16.2%	490	1.4%	962	-8.0%
合計	2,468	813	3,281	2,858	892	3,750	2,024	-18.0%	847	4.2%	2,871	-12.5%	2,313	-19.1%	829	-7.1%	3,142	-16.2%

* 審判処理件(前置登録決定、審判請求取下、請求無効を含む)

□ IPC 分類別の

特許分類	第1四半期						累計					
	2013年		2014年				2013年		2014年			
	請求件数	処理件数	請求件数	増減率	処理件数	増減率	請求件数	処理件数	請求件数	増減率	処理件数	増減率
生活必需品				19.6%		4.6%				19.		4.6%

	260	283	311		296		260	283	311	6%	296	
処理操作・ 運輸	274	323	198	-27.7 %	202	-37.5%	274	323	198	-27.7%	202	-37.5%
化学・冶金	398	390	275	-30.9 %	348	-10.8%	398	390	275	-30.9%	348	-10.8%
繊維・紙類	26	29	21	-19.2 %	35	20.7%	26	29	21	-19.2%	35	20.7%
固定構造物	66	106	80	21.2%	88	-17.0%	66	106	80	21.2%	88	-17.0%
機械工学	149	188	154	3.4%	92	-51.1%	149	188	154	3.4%	92	-51.1%
物理学	597	672	413	-30.8 %	529	-21.3%	597	672	413	-30.8%	529	-21.3%
電気	471	574	338	-28.2 %	458	-20.2%	471	574	338	-28.2%	458	-20.2%
合計				-20.1		-20.2%				-20		-20.2%

	2,241	2,565	1,790	%	2,048		2,241	2,565	1,790	.1%	2,048
--	-------	-------	-------	---	-------	--	-------	-------	-------	-----	-------

* 特許、実用新案 審判 件数を IPC の大分類と区分した件数である。